

2009年度プロセス設計発表会スケジュール

2009年7月3日(金)

京都大学桂キャンパス 9:40-11:40 化学系大講義室(A2-306)

13:00-16:50 桂ホール(Bクラスター)

時間	発表者	タイトル
(司会：青木宣明先生(前半3件), 瀧健太郎先生(後半3件))		
9:40-10:00	8 村中陽介, 村田隆一, 谷口幸助	バイオマスからのジメチルエーテル合成
10:00-10:20	2 中村和彦, 松田大輝, 目良友穂	石炭からのジメチルエーテルの合成
10:20-10:40	3 岡島亮太, 宗平雅己, 山口和宏	太陽エネルギーの貯蔵・輸送手段としての天然ガスからのDM E合成
10:40-11:00	1 伊與田淳平, 宮坂昌宏	アンモニア合成プロセス
11:00-11:20	9 関根大介, 西川賢太郎	石炭のガス化からのプロピレン合成
11:20-11:40	6 越智奨, 岡田恵美	プロパンのアンモ酸化によるアクリロニトリル製造プロセス

(昼食 11:40 - 13:00)

(司会：田中秀樹先生)

13:00-13:20	1 鈴木裕介, 加藤誠	クメン製造プロセスの設計
13:20-13:40	2 新井佑一朗, 越山知央, 吉末幸祐	クメン製造プロセスの設計
13:40-14:00	4 大島安清, 沢田将志	クメン製造プロセスの設計
14:00-14:20	7 小枝祐揮, 児玉伸崇, 満洲裕幸	クメン製造プロセスの設計
14:20-14:40	8 安藤隆一, 片上太一, 前田基秀	クメン製造プロセスの設計

(休憩 14:40 - 15:00)

(司会：蘆田隆一先生)

15:00-15:20	3 前川淳, 宮林圭輔	製材所から排出されるプレーナー屑のガス化による発電と熱供給
15:20-15:40	4 松倉武偉, 山根佑一, 渡邊寛明	接触酸化法によるエチレングリコール製造プロセス
15:40-16:00	6 細川和則, 堀口一輝, 山本傑	過酸化水素によるフェノールの水酸化プロセス
16:00-16:20	7 北川裕一, 安田和真	マイクロリアクタを用いたハロゲン-リチウム交換反応

(司会：加納学先生)

16:20-16:50	鈴木先生(東洋エンジニアリング)による講評	
-------------	-----------------------	--

* 発表時間 **14分**, 質疑応答 **5分**, 機器切替 **1分**.

* 液晶プロジェクターを使用し, スクリーンは1つだけとする.

* 各グループでパソコンを用意すること. 事前に動作確認をしておくこと.

* 他のグループの発表も必ず聞くこと. 発表会において出欠を確認します.

* レポートは回覧・製本するので, 必ずページ番号を入れること.

* レポートの表紙にはタイトルと氏名の他に, キーワードを日本語と英語でそれぞれ5個ずつ書くこと.

* レポートは表紙を貼付した封筒(角2サイズ・マチなし)に入れて, チェックリストと共に, **7月10日(金)16時**までに PSE研スタッフ室(A4-122)に提出すること.